

전류미러회로를 이용한 직류전류센서의 비직성의 특성조사

유수엽\*\*\*, 하재열\*\*, 윤희상\*

\*\*\*(주)디에치 텔레콤, \*\* (주)휴링스, \* 호서 대학교

A study of Current Sensor Using Current Mirror Circuit

Yoo Sooyeub\*\*\*, Hae Jaeyul\*\*, Yoon Heesang\*

\*\*\*DH telecom Inc, \* Hulinx Inc. Limited,\*Hoseo University

**Abstract** - 전류 미러회로를 이용한 직류 전류 센서를 이용하면 간단하게 전류센서회로를 구성할 수 있다. 더우기 Shunt 저항에서 낮은 전압을 이용하므로 효율적인 전류감지회로를 구성할 수 있다. 그러나 트랜지스터의 에미터 베이스 전압을 이용하므로 비 직선성이 두드러진다. 이 회로의 전류센서, 온도특성등 여러 전기적 물리적 특성을 이해하고 이를 마이크로프로세서를 이용하여 그 특성을 상쇄하는 구성을 고려하여 보기로 한다.

지스터가 한개의 칩안에 집적되어, 온도 및 여러 물리적 특성이 트랜지스터가 필요하다.

이 회로에서는 Q7의 전류가 Q12의 정 전류회로에서 일정한 전류를 흘려주고 있다. 이 회로의 전류측정값은 Q6의 콜렉터에 연결된 R41의 양단의 전압값을 측정하여 사용한다. 이 전압값과 R75를 통하여 흐르는 전류의 값과의 관계를 비선형의 트랜지스터의 모델을 통하여 구하고 그 내용을 실험을 통하여 구하는데 있다.

1. 전류센서회로의 구성

2. 회로의 분석

고압쪽의 전류센서회로를 그림1과 같이 구성하였다.

2.1 트랜지스터의 모델

그림1의 회로를 선형회로로 분석하여 예측하면 실제 값과 전혀 다른 값이 나오게 된다. 그 이유는 선형 모델이 적용이 되지 않기 때문이다. 이는 트랜지스터의 베이스와 이미터간의 전압이 전류의 값에 따라 변하기 때문이다.

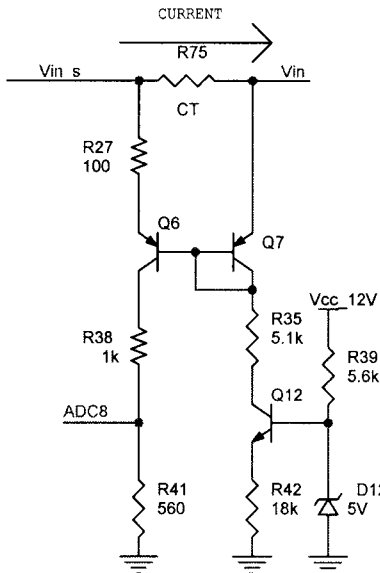


그림 1. 전류 미러 회로

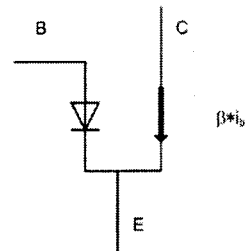


그림 2. 트랜지스터 모델

직류전류센서의 회로에 별도의 전압이 인가된 OP AMP를 사용하거나 별도의 회로가 사용되었다. 본 실험은 두가지 목적을 가지고 수행되었다.

- (가) 가급적 간단한 회로로 저가의 회로로 구성될 것
- (나) 전류센서저항의 크기를 가급적 낮출 것 이다.

따라서 본 회로에서는 정격 전류가 흐를때 50mV의 전압이 나오는 기존의 CT를 사용하는 시스템으로 구성하기로 하였다. 이는 기존의 CT를 사용하면 전류의 대소에 관계없이 전류센서를 쉽게 구하고 정확한 전류를 측정할 수 있기 때문이다.

이 회로를 채용하려면 여러 제약이 필요하다. 회로에서는 Q6과 Q7이 별도의 칩으로 그려져 있으나, 두 트랜

이 모델에서 필요한 사항은 다음과 같은 몇 가지 사항이 정리 필요하다.

- (1) 베이스와 이미터간의 전압은 이미터 전류에 의하여 결정된다. 이 전압값은 가장 간단한 형태의 수식은 지수형으로 결정된다.

$$i_E = i_r \cdot (e^{\frac{V_{BE}}{KT}} - 1) \text{ ----- 식 1}$$

- (2) 콜렉터 전류는 이미터 전류의  $\alpha$ 배이다.

$$i_C = \alpha \cdot i_E \text{ ----- 식 2}$$

이와 같은 사항이 결정이 되면 위의 회로는 비선형 식으로 구성된다. 이 회로의 Q6의 콜렉터전류의 값을 분석적으로 구하려면 비선형 방정식을 구하여야 한다.

그 첫 번째 단계로 트랜지스터의 이미터와 베이스간의 단자 전압과 이미터전류의 관계식 식1은 식3과 4와 같이 변형된다.

$$V_{BE} = KT \cdot \ln\left(\frac{i_E}{i_r} + 1\right) \text{ ----- 식 3}$$

$$i_{c7} + i_{e6}(1 - \alpha) = i_{c12} \text{ ----- 식 4}$$

이 두 관계식을 이용하여 그림 7의 회로에서 두 트랜지스터의 이미터 전류를 구하면 전류 센서의 전류측정이 가능하다. 위의 회로의 이미터의 회로에 키르히호프의 전압의 법칙을 적용하면 식 5와 같은 식이 구하여진다.

$$R_{27} \cdot i_{e6} + V_{BE6} = R_{75} \cdot (i_e + i_s) + V_{BE7} \quad \text{--- 식 5}$$

식3을 각 트랜지스터에 인가하고 식4와 식5를 연동하여 전류를 구하여 보면 매우 비선형의 방정식이 나온다. 이 방정식은 선형적으로 구할 수 없으며 동작점마다 비선형의 방정식을 컴퓨터를 이용한 수치해석법으로 구하여야 한다.

이 때 구한 트랜지스터 Q6의 이미터의 전류에  $\alpha$ 와 R41의 값을 곱하면 전류값에 따라 변하는 출력값을 구할 수 있다.

### 2.1.1 트랜지스터의 특성

트랜지스터의 이미터 전류를 변화시키면서 이미터, 베이스전압을 측정하면 그림3과 같은 형태의 특성을 가진다.

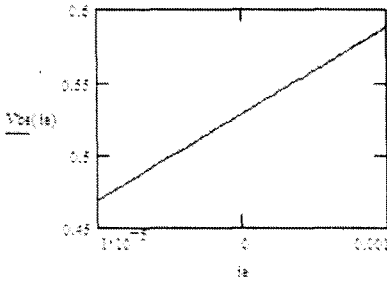


그림 3. 이미터 전류에 따른 베이스-이미터 단자전압

이 그림 3의 전류 그림에서 X축은 log스케일이므로 전압의 변화는 매우 비선형적이 특성을 가진다. 이러한 특성을 가진 회로의 이 전류센서의 회로를 구성하고 응용하면 그 값이 계산값에 부응한 값이 출력되는 것을 관찰할 수 있다.

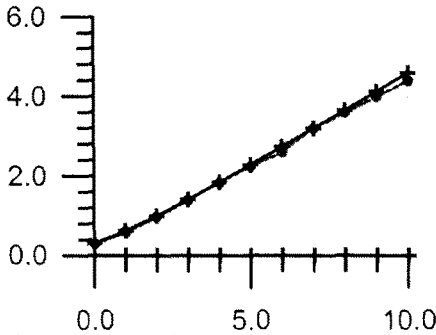


그림4. 전류 센서의 전류값에 따른 출력전압 (+ : 계산값, o : 측정값)

이 회로의 측정값은 측정오차를 포함하고 있다. 오차는 측정기의 측정값이 미소하게 변동하므로 그 측정값을 읽을때 생긴 오차이다. 이 값은 전체 측정값의 1%이내에 속한다.

### 2.2 응용회로

이 회로의 응용은 그림5와 같이 전원회로에 쉽게 응용할 수 있다.

즉 현재 대부분의 1 chip으로 구성된 SMPS의 부품의 경우 거의 전류의 제한이 일정하지 않다. 즉 내부의 전

류제한 회로가 정확하지 않다. 따라서 과부하가 인가되는 경우에는 많은 회로가 전류 제한이 안 되어 소손이 되거나 전류 제한 회로가 되지 않아 연결된 회로가 손상이 가해지기도 다. 이때 전류가 정확하게 제어되는 회로를 연결하여 회로를 보완하면 정전류특성에 가까운 전류 보호회로(특성의 전원회로)가 구성된다.

이 회로에 사용되는 전류센서는 매우 그 크기가 작아 회로에 영향을 주지 않는다. 보통 이를 OP amp를 사용하려면 별도의 전원이 필요한 것이 보통이다.

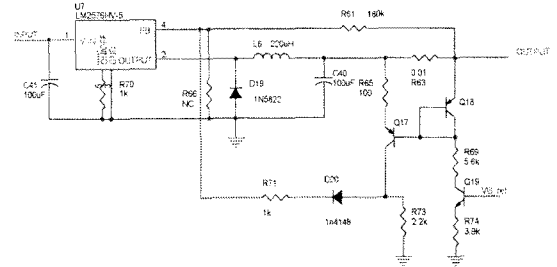


그림5. 전류 제한 응용회로

### 2.3 마이크로 프로세서적용

마이크로 프로세서의 회로에 이 회로를 적용하면 간단하게 이 회로의 측정값을 계산할 수 있다.

본 회로의 적용에 2차 근사식을 적용하면 비교적 정확하게 전류값을 변환하는 회로가 된다. 이 근사식은 식6과 같이 정리하면 된다.

$$y = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 \quad \text{--- 식 6}$$

여기에서  $a_0$ 와  $a_2$ 가 음수가 되고, x가 마이크로 프로세서의 입력 디지털 값이고 y는 계산된 전류값이다. 이 측정방법을 사용하면 1%이내의 정확한 값을 구할 수 있고 측정값이 단조증가함수이므로 그 오차는 매우 작게 전류를 측정할 수 있다.

### 3. 결 론

이 특성은 비 직선성이 두드러지고 초기의 전류값에 따른 Offset이 존재하는 등 여러 개선할여지가 많다. 그러나 특정값의 전류에서 보호회로가 동작하는 목적에는 매우 유용한 회로이다. 특히 직류 전류센서의 간단한 회로가 필요로 하고 전류 센서의 회로의 영향이 적어야 하는 경우에 유용한 것을 알 수 있다.

### [참 고 문 헌]

- [1] 오창목외, PSPICE를 활용한 전기전자회로, p121-150, 설계, 기전연구사, 2002년
- [2] Sedra, Microelectronic Circuits 5/E, Oxford, 2003년